

207946

การปรับปรุงการยึดติดของฟิล์มแคลเซียมฟอสเฟตบนไทเทเนียมชั้นสเตรตที่ถูกดัดแปลงพื้นผิวด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการดัดแปลงพื้นผิวโลหะไทเทเนียม ดังนี้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดไฮโดรคลอริก และโซเดียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นใช้กระบวนการเคมีไฟฟ้า ที่กระแสไฟฟ้า -10 mA/cm^2 เป็นเวลา 5 นาที เพื่อเตรียมฟิล์มแคลเซียมฟอสเฟตบนโลหะไทเทเนียมโดยใช้ไทเทเนียมบิสุทธิ์ (99.99%) ขนาดกว้าง 0.8 ซม. ยาว 2 ซม. เป็นชั้นสเตรต ไทเทเนียมชั้นสเตรตเหล่านี้จะถูกนำไปดัดแปลงพื้นหลังจากนั้นนำไปกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออrikเข้มข้น 2 มอลาร์ นาน 1 นาที ก่อนการทำปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า สำหรับอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะเป็นระบบที่มีเอทานอลเป็นองค์ประกอบอยู่โดยนำ MCPM มาละลายในเอทานอลที่มีความเข้มข้น 20 % โดยปริมาตรจนได้เป็นสารละลายอิมตัว เฟสหลักที่พบในฟิล์มแคลเซียมฟอสเฟตที่ผ่านการดัดแปลงพื้นผิวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ คือ โมนีไท์และบูชไไฮด์ โดยมีบูชไไฮด์เกิดเป็นเฟสรอง และมีค่าความเด่นเชื่อมของการยึดติดระหว่างฟิล์มแคลเซียมฟอสเฟต กับพื้นโลหะไทเทเนียมที่ผ่านการดัดแปลงพื้นผิวด้วย H_2O_2 ความเข้มข้น 4 มอลาร์ เท่ากับ 7.06 MPa เมื่อแช่ไทเทเนียมชั้นสเตรตที่ผ่านการเคลือบพื้นผิวด้วยฟิล์มแคลเซียมฟอสเฟตลงกล่าวในสารละลาย C-SBF, R-SBF และ n-SBF ซึ่งเป็นสารละลายที่มีปริมาณอิโอนต่างๆ ใกล้เคียงกับอิโอนที่พบในเลือดของมนุษย์ เป็นเวลา 1-7 วันแล้ว พบร่องคงเป็นเฟสโมนีไท์เหมือนเดิม

207946

Improving the adhesion of calcium phosphate film on titanium substrate was performed in three different kind of modified surface solutions: H_2O_2 , HCl, NaOH. The pure titanium metal (99.99%) with $0.8 \times 2 \text{ cm}$ was used as a substrate for electrochemical deposition. The substrate was etched in 2 M-HF for 1 minute before electrochemical deposition process. The calcium phosphates film could be formed in a negative regions of current density at -10 mA/cm^2 for 5 minute. The electrolyte used in this experiment was MCPM based 20% V/V ethanol. The major phase appeared in the titanium substrate with H_2O_2 modified surface was monetite co-existed with brushite. The best adhesion of calcium phosphate film to substrate formed on 4 M H_2O_2 treated titanium substrates was 7.06 MPa. After soaking in C-SBF, R-SBF and n-SBF for 1-7 days, only monetite phase still appeared.